HYBRID INTEGRATED CIRCUIT CONNECTOR

Patent Number:

JP4117702

Publication date:

1992-04-17

Inventor(s):

SHIBATA YORIMICHI; others: 03

Applicant(s):

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

Requested Patent:

JP4117702

Application Number: JP19900232917 19900903

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01P5/02; H01L23/538; H01P3/08; H01P5/08; H05K1/14; H05K3/36

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To attain an excellent electric connection characteristic at a high frequency over a wide band by dividing an inductive component attended to a bonding wire into two and inserting a new capacitor between them. CONSTITUTION: Substrates 7, 8 are substrates on which a coplaner line is formed and bonding wires interconnecting signal wire of the two substrates are divided into two bonding wires 9,10. Moreover, a capacitor 11 inserted newly is formed by forming a dielectric thin film on a ground metal on the substrate 8 and providing a metallic electrode on the film further. Thus, the connection characteristic much improved in the electric connection at a high frequency over a broad band signal is realized.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本 園 特 許 庁 (JP)

① 特許出願公開

② 公開特許公報(A) 平4-117702

@Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

④公開 平成4年(1992)4月17日

H 01 P 5/02 H 01 L 23/538 A 7741-5 J

6918-4M H 01 L 23/52

A 💥

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全8頁)

②発明の名称 ハイブリッド集積回路接続装置

②特 顧 平2-232917

❷出 願 平2(1990)9月3日

の発明者 柴田 随道 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式 会社内
の発明者 英田 悠 ー 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式 会社内

回発明者 藤田 修一 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式 会社内

⑩発 明 者 赤 沢 幸 雄 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式 会社内

⑩発 明 者 石 塚 文 則 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式 会社内 ·

⑪出 願 人 日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

19代 理 人 弁理士 田中 正治

最終頁に続く

明 和 音

1. 発明の名称 ハイブリッド集積回路接続

装置

2. 特許請求の範囲

【節求項1】

2 種類の基板もしくは同一基板上の第 1 及び 第 2 のノード間をポンディングワイヤにより電 気的に接続するハイブリッド集積回路接続装置 において、

ー 朝を上記第1及び第2のノードに第1及び第2のボンディングワイヤにより接続し、他端を電気的に接地している容量を有することを特徴とするハイブリッド集積回路接続装置。

【請求項2】

【請求項1】記載のハイブリッド集積回路接 続装置において、

上記容量が上記越板と一体形成されていることを特徴とするハイブリッド集積回路接続装置。 【請求項 3⁻】

【請求項1】記載のハイブリッド集積回路接

続装置において、上記基板上にマイクロストリップ稿路が形成され、

上記マイクロストリップ輸路の形成された基 板の裏面の接地面を表面に引き出すためのグランドポストを有し、

その表面上に誘電体膜を形成し、その上に電極を設けることにより、上記容量がグランドポストと一体形成されていることを特徴とするハイブリッド集積回路接続装置。

【請求項4】

少なくとも一方がマイクロストリップ線路の形成された縁板である場合の2種類の越板のポンディングワイヤによる電気的接続に用いる、マイクロストリップ線路の形成された越板が面を揃えて埋め込まれるように、金属プロックが 基板の厚みだけくりぬかれ、

それによって上記マイクロストリップ線路の 形成された上記基板のグランド面が、線路端面 で、上記基板の表面に引き出されるようにした マイクロストリップ線路の形成された基板の金 属プロックサプキャリアを用いることを特徴と するハイブリッド集積回路接続装置。

(請求項5)

【請求項4】記載のハイブリッド集積回路接 続装置において、

サプキャリアの、マイクロストリップでも、マイクロストリップでである。 マイクロが 線路 路域 の あいまれるように した部分の表 面 で表 した が 成し、 その上 容量を形成した、 容量を形成した、 容量が サフキャリアと一体 化 されている ことを特徴とする ハイブリッド集積回路 接続装置。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、同種、もしくは異種構造線路の形成された碁板間、ないしは同一番板内のノード間の良好な高尉被、広帯域伝送待性を得るための電気的接続技術、特に高周被、広帯域ングの路の実装、信号線引き出し、パッケージンの実術、及び高周波、広帯域ハイブリッド回路の実

クロストリップ線路の基板裏面にある線路グランド面を上面に引き出す必要があり、そのスペースが必要である。例えば、2種類の基板の間を開けてそこにグランドポストを立てる方法などが存在したが、そのような配置でポンディングワイヤの長さを知くするのは困難であった。 【本発明の目的】

本発明は、上記のポンディングワイヤによる各種基板間回路の電気的接続を前提とし、ポンディングワイヤの長さの縮小化の限界を認識した上で、さらに高周波、広帯域での良好な電気的接続特性を得ることを目的として考案された接続構造とこれを実現するための部品構造である。

[発明の特徴と従来の技術との差異]

本発明の主要な特徴は、第1因に示す従来の接続構造と本発明の接続構造の等価回路図の比較からわかるように、ボンディングワイヤに耐値するインダクタンス成分を2分し、その間に新たに容量を挿入するところにある。

装技術に関わるものである。

【従来の技術】

各種基板間の回路の電気的接続には、現在、 ボンディングワイヤによる接続が最も一般的に 用いられている。

こうしたボンディングワイヤによる接続を行った場合、ボンディングワイヤの有する比較的大きなインダクタンス成分のために、練路間のインピーダンス整合を十分に取ることができず、高周波、広帯域での良好な電気的接続特性を得ることが困難であった。

高周被、広帯域での電気のを移性をををできる 技本的な手段は、接続する2つの基板をできる 最かが接させて配置し、接続に用いるポイン クワイヤの長さを極力短くし、そのイが、 クタンス成分を小さくすることであったが、こ れに配置、位置とや構造上の問題から 限界が存在した。

特に、少なくとも一方の基板がマイクロスト リップ線路の形成された基板である場合、マイ

挿入される容量は誘電体解膜により構成されるため、許される微小な領域でポンディングワイヤインダクタンスの影響を抑圧するに十分な容量値を実現することが可能である。

【変施例】

第2 図は、本発明の第1 の実施例であって、 基板7 と基板8 の間の接続構造を示している。 ここで、基板7 及び基板8 はコプレーナ線路の 形成された基板の場合であり、各々、集積回路 チップであったり、チップを実装する基板であ ったり、ハイブリッド回路にしばしば用いられ るアルミナ基板であったりする。

この実施例では、【請求項1】及び【請求項 2】に記述した接続構造が採用されている。

すなわち、本実施例は従来のポンディングワイヤのみから成る接続構造に比べて、図中11の容量が新たに挿入され、従来1本であった2つの基板の信号線どうしを接続するポンディングワイヤに分割されている点が異なり、さらに、挿入する容量が基板上に作り付けられているという特徴を持っている。

図では新たに挿入された容量11は基板8上のグランドメタルの上に誘電体薄膜を形成し、さらにその上にメタル電極を設けることにより形成されている。

この容量の効果を定量的に説明するために、まずポンディングワイヤのインダクタンスの考別が必要である。ポンディングワイヤに射髄するインダクタンス成分し(H)は次式により見積ることができる。

ここで挿入鍋失とは理想的な接続ではマイナス無限大デシベルとなるもので、この値が零に近付くほど接続特性が劣化したことになる。

この場合の劣化は明らかにインダクタンスし Bによる線路面のインピーダンス不整合に起因 しているもので、挿入損失-20dBとは電圧 擬幅にして10%もの反射が接続部で生じることにあたる。

これに対して、第3図のグラフ中に⑤で示す 曲線は、本発明の実施例、第2図の構造を採っ た場合の挿入損失の計算結集である。

ここで 2 つの基板をまたぐボンディングワイン グワイヤの 9)の長さは、 世来のボンディングワイン クランス L B = 0 . 6 nH とした。 新たに挿入した容量の値を接続するボンディスを基板 8 上で容量と信号線を接続するボンディスを基板 8 上で容量と信号線を接続するボンディスもした。これより、本発明の場合、信号周波数 2 . 5 G H 2 での揮

 $L = \mu_0 + 1/2\pi (\log 21/r - 3/4)$

ただし、 I はポンディングワイヤの長さ、 r はポンディングワイヤの径で 2 5 μ m 程度である。

2つの基板をまたぐボンディングワイヤの長さは、ボンディングワイヤを打つためのパッドサイズが適常 0. 1 ma角程度は必要であることを考え合せて第 2 図の配置を見れば推測されるように、最低 0. 6~ 0. 8 mmに達するのは普通であり、場合によっては 1 mmを超えざるを得ないこともある。

この時のインダクタンスは上式から 0 . 4 ~ 0 . 7 nH と見積もられる。

第3図のグラフ中に①で示す 曲線は、ボンディングワイヤに附随するインダクタンス L B = 0.6 nHを考慮して計算した従来のボンディングワイヤのみから成る接続の挿入損失の周波数 特性である。これより、例えば信号周波数 2.5 GH_Z での挿入損失は - 20dBにもなることがわかる。

入損失は-40 d B 未満であることがわかる。

これは電圧振幅にして接続部での反射が1% 未満であることになり、従来のポンディングワイヤのみから成る接続に比べて10倍以上の大幅な改善効果があることが理解される。

ポンディングワイヤの中間に作り付けた容量の容量値 C 8 = 480 f F はポンディングワイヤのインダクタンス成分のインダクタンス値 L = (0.6+0.6) nHから次式を用いて母遊になるように求めた。

 $\sqrt{L/C} - Z_0 = 500$

この容量値 C B = 480 f F は、本実施例のように、誘電体薬膜からなる容量を利用することによって製作可能である。

今、典型的な値として課電体解膜の厚さを 2 .5 μ m、その誘電率を 6 とすると容録値 C=4 8 0 f F を 得るための面積は、 1 5 0 \times 1 5 0 μ m 2 となり、第 2 図の基板 8 の表面に十分製作可能な寸法となる。

第3回のグラフ中に②で示す曲線は、【請求

項1】の記述の特殊な場合として、差板2上で容板と信号機を接続するボンディングワイヤ (第2図の10)の長さを短くした場合、もしくはこれを基板2上の配線メタルで代用した場合を想定し、このインダクタンスLB=Oとした時の挿入損失を示している。

この場合でもグラフ中ので示す曲線と同様、 従来のポンディングワイヤのみから成る接続に 比べて大幅な改善効果がある。

第4回は、本稿に示す本発明の第2の実施例であって、2種類の基板関の接続構造を示している。

ここで、図中、基板12は第1の実施例と同様、コプレーナ線路の形成された基板であり、 基板13がマイクロストリップ線路の形成され た基板である点が第1の実施例と異なっている。

マイクロストリップ線路の形成された基板の 裏面にある野気的なグランドにポンディングワイヤを接続するために、ここではグランドポスト15が2つの基板の間に立てられている。

伝鞭盤S21と挿入損失S11の周波散特性を示したものである。

この図からわかるように、例えば信号帯域として5GHZを想定すると5GHZにおいて~14dBもの挿入損失を生じるため、回路、システム構成上さわめて深刻な問題がしばしば生じる。

これに対し、本発明の実施例、第4図のように信号線を接続するボンディングワイヤが中間でグランドポストと「体化された容量 16を経由したようにした場合、挿入損失を効果的に低減させることが可能である。

第5図Aは、中間に作り付ける容量値を24 01Fとした時の接続に対する伝数量S21と 挿入損失S11の周波数特性を示したものである。

これから信号帯域 5 G H z での挿入損失 - 4 3 d B となり、本発明を利用しない第 5 図 B の場合に比べて約 3 O d B の大幅な改善が 割られたことがわかる。

従来は、2つの基板の信号線は、このグランドポストの幅分の距離をまたいだ1本のポンディングワイヤによって直接接続されていた。

典型的なグランドポストの寸法は、その配置など、取扱い上の問題から 0 . 5 ■■角程度が最小であり、信号線を接続するポンディングワイヤの長さは 1 ■■程度以下にするのは困難であると考えられた。

そこで、本実施例では【請求項3】に述べた グランドポストと一体化された容頭16を用意 し、これを用いて【請求項1】の接続構造を実 現したものである。

この場合には、容量が挿入される効果のほかに、容量により分割されるポンディングワイヤの長さは、従来の約半分にできる効果が重要されることになる。

第5 図は、この場合の従来構造と本実施例の 接統特性の比較である。

第5回Bは従来の場合につきインダクタンス成分 O.6 nHを付加したときの接続に対する

別の見方をすると本発明を利用しない場合の信号帯域5GHzの挿入損失-14dBと同等の挿入損失となる周波数は本発明の実施例を適用すれば15GHzとなり、信号帯域で3倍の周波数特性を持つ接続を可能とすることが理解

第6回及び第7回は、本発明の第3及び第4 の実施例であって、第6回は【請求項41】に記述したサプキャリアを用いたコフトリップ線線の形成された基板18の接続構造、第7回は 「請求項5」に記述した容量を一体化してマーストリップ線路の形成された集板18の形成を一体化してマーストリップ線路の形成された基板22の間の 【請求項1】の接続構造を実現した例である。

第6図のサプキャリアは、第4図のグランドポストにあたる部分が台座となる金属プロックと一体となっているため、その配置など、取扱い上の問題に起因する寸法の制限がなくなり、 幅をポンディングワイヤを打つのに十分な幅 0.

特別平4-117702(5)

1 ~ O . 1 5 ■■まで小さくできる点に大きな特徴を持っている。

これにより、2つの基板の信号線を接続する ポンディングワイヤの長さを減少させることが 可能で、接続特性を大幅に改善することができ る。

さらに、第7回のように容量を一体化したサプキャリアを用いることによって、第2の実施例に見られた改善効果が重要される。この容量はサプキャリアの関面、ないしはサプキャリアに埋め込む形で製作してもよいが、その場合、ポンディングワイヤが打たれるサプキャリアを面からこの容量までのリードの長さを十分短くすることが、良好な周波数特性を得る上で肝受である。

【本発明の効果】

以上、実施例を通して明らかとしたように、 本発明によれば、高周波、広帯域信号の電気的 接続を行う上で、従来に比べて大幅に改善され た接続特性を得ることができる。

れた基板とコプレーナ線路の形成された基板の 接続の実施例である。

第5 図は、第4 図に示した本発明の実施例の 効果を示す接続部の伝搬量S 2 1 と挿入損失S 1 1 の周波数特性であり、図中(A) が本発明 の実施例の場合、図中(B) が従来の場合であ

第6図は、本発明に基く(【請求項1】、 【請求項4】)、マイクロストリップ論路の形成された基板とコプレーナ線路の形成された基板の接続の実施例である。

第7回は、本発明に基く(【請求項1】、 【請求項5】)、マイクロストリップ線路の形成された基板から一般にコプレーナ構造を採る GaASなどの集積回路チップへ高周波、広帯 域な倡号を入出力するための接続方法実施例を 示す図である。

2 . 7 . 8 . 1 2

本発明は、現在、工業的に広く普及しているボンディングワイヤによる接続を前提として、その改善を図ったものであるため、工業的に技術の使用が可能であり、高周被、広帯域集積回路の実装、信号線引き出し、バッケージング、及び高周被、広帯域ハイブリッド回路の実はと、きわめて広範囲な技術分野に与える効果は多大である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、従来の接続構造と本発明の接続構造の等価回路図の比較である。

第2回は、本発明に基く(【請求項1】、 【請求項2】)、コプレーナ総路の形成された 基板周士の接続の実施例である。

第3図は、第2図に示した本発明の実施例の 効果を示す接続部の挿入損失 S 1 1 の周波数特性であり、①が従来の場合、②及び②が本発明 の実施例の場合である。

第4回は本発明に基く(【請求項1】、【請求項3】)、マイクロストリップ輸售の形成さ

11 ... -- ... -- 8

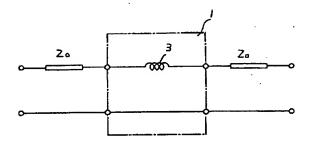
15 ---------- グランドポスト

出頭人 日本電信電話株式会社

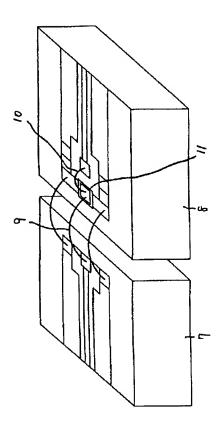
代理人 弁理士 田 中 正 治



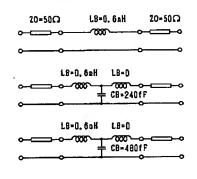
第 1 図



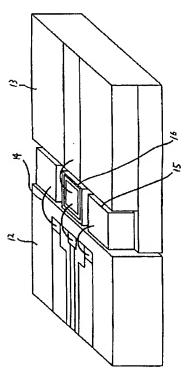
第2図



第3図

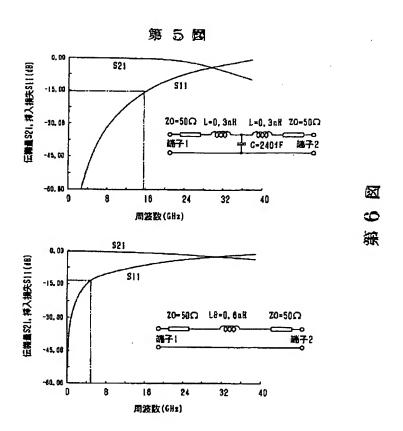


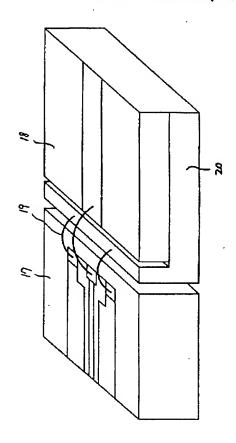
10 P



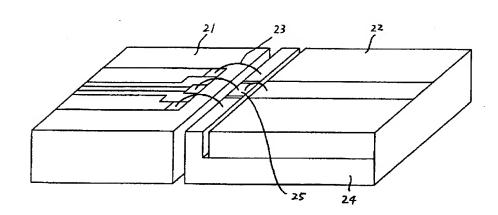
-45, 08
-80, 80
-80, 80
-80, 80
-80, 80
-80, 80
-80, 80
-80, 80
-80, 80
-80, 80
-80, 80
-80, 80
-80, 80
-80, 80

特開平4-117702 (7)





第7图



特開平4-117702 (8)

第1頁の続き			
®Int. Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号
H 01 P	3/08 5/08	L	7741—5 J 7741—5 J
H 05 K	1/14 3/36	Ē Z	8727—4E 6736—4E